EU

| UN (Compressed)          | 1066      |
|--------------------------|-----------|
| UN (Refrigerated liquid) | 1977      |
| CAS                      | 7727-37-9 |

231-783-9



DOT Class 2.2

|                          | Pureza I | Mínima |     |     | Impu | rezas má | ximas (*) | (1) |      |     |
|--------------------------|----------|--------|-----|-----|------|----------|-----------|-----|------|-----|
| Grado                    | %        | Grado  | 02  | H2O | THC  | CO       | CO2       | H2  | NOx  | SO2 |
| Investigación Avanzada   | 99.9999  | 6.0    | 0.2 | 0.2 | 0.1  | 0.3      | 0.1       |     |      |     |
| Investigación            | 99.9997  | 5.7    | 0.5 | 0.5 | 0.2  | 0.5      | 0.5       | 2   |      |     |
| CEM (2)                  | 99.9995  | 5.5    |     |     | 0.1  | 0.5      | 1         |     | 0.1  | 0.1 |
| Semiconductor (3)        | 99.9993  | 5.3    | 1   | 1   | 0.5  | 1 (4)    | 1 (4)     |     |      |     |
| Vehicle Emis. Part 1065  | 99.999   | 5.0    | 2   |     | 0.05 | 1        | 10        |     | 0.02 |     |
| Carrier Ultra Puro UPC   | 99.9993  | 5.3    | 1   | 1   | 0.5  | 1 (4)    | 1 (4)     |     |      |     |
| Ultra Alta Pureza UHP    | 99.999   | 5.0    | 1   | 1   | 0.5  | 1 (4)    | 1 (4)     |     |      |     |
| Laser+ Ultra (5)         | 99.999   | 5.0    | 1   | 2   | 0.5  |          |           |     |      |     |
| Laser+ (5)               | 99.998   | 4.8    |     | 5   | 1    |          |           |     |      |     |
| Laser (5)                | 99.999   | 5.0    | 1   | 1   | 0.5  |          |           |     |      |     |
| Cero                     | 99.998   | 4.8    | 4   | 3   | 0.5  |          |           |     |      |     |
| Alta Pureza/Alta Presión | 99.998   | 4.8    | 5   | 3   |      |          |           |     |      |     |

<sup>(\*)</sup> Las concentraciones de impurezas estan dadas en ppm por volumen a menos que se especifique lo contrario.

|                        | Info           | rmación pa        | ra la Orde | n de Comp | ora          | <b>Equipos Recomen</b> | dados (6)  |
|------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|------------------------|------------|
| Producto Grado         | Tipo           | Contenido         | Tipo de    | Código    | Presión      | Reguladores            | Presión de |
|                        | Cilindro       | (m <sup>3</sup> ) | Válvula    | Producto  | llenado 15°C |                        | salida     |
|                        |                |                   | CGA        |           | (psig)       |                        | (psig)     |
|                        | 300            | 8.6               | 580        | NI RP300  | 2640         |                        |            |
|                        | 200            | 6.7               | 580        | NI RP200  | 2200         |                        |            |
| Investigación Avanzada | 80             | 2.6               | 580        | NI RP80   | 2200         | Reg. Una Etapa         |            |
| investigacion Avanzaua | 35             | 1.0               | 580        | NI RP35   | 2200         | Y11-N245(*) 580        |            |
|                        |                |                   |            |           |              | Y11-244(*) 580         | A: 0-25    |
|                        | Certificado de | e análisis inclu  | ido.       |           |              | Y11-T265(*) 580        | B: 0-50    |
|                        | 300            | 8.6               | 580        | NI R300   | 2640         |                        | D: 0-100   |
|                        | 200            | 6.7               | 580        | NI R200   | 2200         | Reg. Dos Etapas        |            |

<sup>(1)</sup> Impurezas de Ar por debajo de las 100 ppb.

<sup>(2)</sup> CEM: Continuous Emissions Monitoring - Cumple con 40 CFR Parte 72.2

<sup>(3)</sup> En el N2 grado semiconductor, la Válvula del cilindro es de bronce con conexión CGA estándar. Los cilindros se pueden entregarse con válvula de acero inoxidable o DISS, y el regulador adecuado a pedido.

<sup>(4)</sup> La combinación de CO y CO2 no excede 1 ppm.

<sup>(5)</sup> Los detalles del gas Laser revíselo en Aplicaciones de Gases.

| Investigación                           | 80            | 2.6              | 580           | NI R80       | 2200  | Y12-N245(*) 580                          |               |
|---|---------------|------------------|---------------|--------------|-------|--|---------------|
| ilivestigacion                          | 35            | 1.0              | 580           | NI R35       | 2200  | Y12-T265(*) 580                          |               |
|   |               |                  |               |              |       | ]  |               |
|   | Certificado d | e análisis inclu | ido.          |              |       | _  |               |
|   | 300           | 8.6              | 580           | NI SM300     | 2,640 |  |               |
| Semiconductor                           | 200           | 6.7              | 580           | NI SM200     | 2,200 | (*) Aquí ingresar el rango               |               |
|   | Certificado d | e análisis indiv | idual o por l | otes a pedid | 0.    | de salida requerido: A, B                | , υ<br>       |
|   | 300           | 8.6              | 580           | NI CZ300     | 2640  | a. Una Etapa                             |               |
|   | 200           | 6.7              | 580           | NI CZ200     | 2200  | Y11-N245(*) 580                          |               |
| Continuos Emission                      | 150A          | 4.1              | 580           | NI CZ15A     | 2000  | Y11-244(*) 580                           |               |
| Monitoring                              | 80            | 2.6              | 580           | NI CZ80      | 2200  |  | A: 0-25       |
| CEM                                     | 35            | 1.0              | 580           | NI CZ35      | 2200  | b. Dos Etapas                            | B: 0-50       |
|   | Certificado d | e análisis de lo | te incluido.  |              |       | Y12-N245(*) 580                          | D: 0-100      |
|   | Cumple con 4  | 10 CFR Parte 7   | 2.2 para CEN  | VI           |       | Y12-244(*) 580                           | E: 0-150      |
|   | 300           | 8.6              | 580           | NI VE300     | 2640  |  | F: 0-250      |
|   | 200           | 6.7              | 580           | NI VE200     | 2200  |  | G:0-500**     |
|   | 150A          | 4.1              | 580           | NI VE15A     | 2000  |  |               |
| Vehicle Emissions Zero                  | 80            | 2.6              | 580           | NI VE80      | 2200  |  |               |
|   | 35            | 1.0              | 580           | NI VE35      | 2200  | (*) Nota: Aquí debe ingre                | _             |
|   | Certificado d | e análisis de lo | te incluido.  |              |       | de presión de salida requ<br>D, E, F o G | ierido: A, B, |
|   | Cumple con 4  | 10 CFR Parte 1   | 065.750       |              |       | ** Sólo reguladores de 1                 | etapa         |
|   | 300           | 8.6              | 580           | NI UPC300    | 2640  | a. Una Etapa                             |               |
| Carrier Ultra Puro                      | 200           | 6.7              | 580           | NI UPC200    | 2200  | Y11-N245(*) 580                          |               |
| UPC                                     | 80            | 2.6              | 580           | NI UPC80     | 2200  | Y11-244(*) 580                           |               |
| 010                                     | 35            | 1.0              | 580           | NI UPC35     | 2200  |  | A: 0-25       |
|   | Certificado d | e análisis indiv | idual o por l | otes a pedid | 0.    | b. Dos Etapas                            | B: 0-50       |
|   | 300           | 8.6              | 580           | NI UHP300    | 2640  | Y12-N245(*) 580                          | D: 0-100      |
| Ultra Alta Pureza                       | 200           | 6.7              | 580           | NI UHP200    | 2200  | Y12-244(*) 580                           | E: 0-150      |
| UHP                                     | 80            | 2.6              | 580           | NI UHP80     | 2200  |  | F: 0-250      |
|   | 35            | 1.0              | 580           | NI UHP35     | 2200  | ]  | G:0-500**     |
|   | Certificado d | e análisis indiv | idual o por l | otes a pedid | 0.    |  |               |
|   | 300           | 8.6              | 580           | NI Z300      | 2640  |  |               |
|   | 200           | 6.7              | 580           | NI Z200      | 2200  |  |               |
| Cero                                    | 80            | 2.6              | 580           | NI Z80       | 2200  | (*) Nota: Aquí debe ingre                |               |
|   | 35            | 1.0              | 580           | NI Z35       | 2200  | de presión de salida requ<br>D, E, F o G | ierido: A, B, |
|   | Certificado d | e análisis indiv | idual o por l | otes a pedid | 0.    | ** Sólo reguladores de 1                 | etapa         |
|   | 300           | 8.6              | 580           | NI HP300     | 2640  | Reg. una Etapa                           |               |
|   | 200           | 6.7              | 580           | NI HP200     | 2200  | Y11-N198J (CGA)†                         | 0-2000        |
| Alta Pureza                             | 80            | 2.6              | 580           | NI HP80      | 2200  | Y11-N198K (CGA)†                         | 0-4000        |
| Alta Pureza<br>Alta Presión             | 35            | 1.0              | 580           | NI HP35      | 2200  | Y11-820H                                 | 0-6000        |
| 7.11.0111111111111111111111111111111111 | 6K            | 13.6             | 677           | NI HP6K      | 6000  |  |               |
|   | 3K            | 9.5              | 680           | NI HP3K      | 3500  | (†) Ingrese el rango                     |               |
|   | Certificado d | e análisis indiv | idual o por l | otes a pedid | 0.    | de presión de salida.                    |               |

<sup>(6)</sup> Contamos con una amplia gama de posible suministro: cilindros de alta presión, dewars, MicroBulk y a granel. Consúltenos para ayudarlo a decidir qué opción es la mejor para su operación. Asegúrese de preguntar acerca de nuestra línea única de equipos de gases especiales, incluidos los sistemas de cambio automático para un suministro de gas

## **Comentarios**

Gas inerte incoloro, inodoro, no inflamable, no corrosivo o un líquido criogénico incoloro, inodoro y no inflamable. Ligeramente más liviano que el aire.

## **Advertencias**

Gas Asfixiante en altas concentraciones. Cilindros a alta presión. Substancia declarada como no peligrosa.

## **Propiedades físicas**

| Peso Molecular        | 0°C, 1 atm  | 0.97          | g/mol |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|
| Densidad líquido      | 1 atm.      | 808.6         | kg/m3 |
| Densidad del gas      | 15°C, 1 atm | 1.185         | kg/m3 |
| Densidad del gas      | 0°C, 1 atm  | 1.251         | kg/m3 |
| Punto Ebullición      | 1 atm.      | -195.8        | °C    |
| Presión crítica       |             | 34            | bar   |
| Temperatura crítica   |             | -146.95       | °C    |
| Presión de vapor      | 0°C         | -             | bar   |
|                       | 20°C        | -             | bar   |
| Limite inflamabilidad | en aire     | No inflamable | %Vol  |
|                       |             |               |       |

## **Aplicaciones típicas**

El nitrógeno se utiliza en grandes cantidades en la industria química para la protección, purga y transferencia de presión de productos químicos inflamables. El nitrógeno de alta pureza se utiliza en grandes cantidades en la industria de los semiconductores como gas de purga o portador, así como para equipos de protección, como hornos, cuando no están en producción, o bien como gas portador en la cromatografía de gases, como gas cero para instrumentos analíticos o como gas de equilibrio en mezclas. El nitrógeno se utiliza en la industria electrónica para la inertización de reactores epitaxiales, o en mezclas con dióxido de carbono para el envasado en atmósfera modificada (MAP) de alimentos. Ampliamente usado, ya sea puro o, más comúnmente, en una mezcla con un gas reductor como hidrógeno o gas natural, para proporcionar una atmósfera libre de oxígeno durante el tratamiento térmico de varios metales. Se utiliza también en el proceso de Haber Bosch para la producción de amoníaco, o como gas extintor de incendios en las minas. Se utiliza utiliza también para llenar los neumáticos para reducir el desgaste y limitar los riesgos de reventones. En estado líquido se utiliza en trampas frías para mejorar la eficiencia de las bombas de vacío al condensar o solidificar los gases residuales en el vacío. También se puede usar nitrógeno líquido para el ajuste por contracción de componentes de tolerancia estrecha, o para congelar una amplia variedad de alimentos delicados, como hamburguesas, fresas, camarones, etc., o bien para la trituración criogénica de plásticos, cauchos y algunos otros productos químicos, o en la industria nuclear para la investigación científica. El nitrógeno líquido se utiliza también para almacenar materiales biológicos como tejidos, células, etc., en criocirugías, o en el ámbito de la superconductividad. El nitrógeno se utiliza en cromatografía de espectrometría de masas en fase líquida.